This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-085224

(43) Date of publication of application: 18.04.1987

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G09F 9/35 H01L 27/12 H01L 29/28 H01L 29/78

(21)Application number: 60-226506

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

09.10.1985

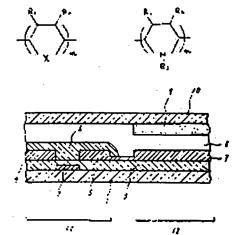
(72)Inventor: TSUMURA AKIRA

HIZUKA YUJI ANDO TORAHIKO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a liq. crystal display device having a large area, uniformity and superior performance by connecting a liq. crystal display part in series to an FE source or drain using a semiconductor of a π -conjugated polymer having heterocyclic 5-membered rings. CONSTITUTION: An Au gate electrode 2 is formed on a glass substrate 1, the electrode 2 and the substrate 1 are covered with SiO23, and an Au source electrode 4, an Au drain electrode 5 and an electrode 7 for a liq. crystal part are formed. An aqueous soln. contg. a monomer corresponding to a π -conjugated polymer having a heterocyclic 5-membered ring represented by the general formula and tetraalkylammonium perchlorate is prepd., and electric current is supplied between the electrode 4 and a Pt counter electrode in the soln. to cause a polymn. reaction. By this reaction, a p-type polymer film 6 is deposited so as to connect the electrodes 4, 5 and they are washed and dried in N2. The amount of a dopant in the film 6 can be controlled after the polymn. A liq. crystal layer 8 is



then formed and a transparent electrode 9 and a glass substrate 10 are placed. When negative voltage is applied to the electrode 9 on the basis of the source electrode 4 and negative voltage is also applied to the gate 2, the liq. crystal is illuminated. This illumination is stopped by breaking the gate voltage. The film 6 is easily produced and a device having a large area, uniformity and satisfactory characteristics is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62 - 85224

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(198	7)4月18日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/35	3 2 7	8205-2H					
G 09 F 9/35 H 01 L 27/12 29/28 29/78		7514-5F 8526-5F 8422-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全11頁)

の発明の名称 液晶表示装置

> 20特 頤 昭60-226506

願 昭60(1985)10月9日 20世

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社材料研 村 @発 明 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電袋株式会社材料研 至 明 究所内 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社材料研 明 四発 究所内 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社 の出 外2名

明

弁理士 大岩

1. 覧明の名称

60代 理

液晶表示簧

2. 特許請求の範囲

(1) ソース電極とドレイン電極間の電流通路であ る半導体層の導電率を、ケート電極によって制御 する電界効果型トランジスタの上記半導体層が複 素五貫原を有するメー共役系高分子である電界効 果型トランジスクを設けた駆動部、並びに上記ソ ース電振およびドレイン電極の内のいずれか一方 と直列に接続した液晶表示部を備え、上記ゲート **電圧を変化させることにより、上記液晶炎赤郁を** 制御する液晶表示装置。

(2)被索五员原を有するエー共役系高分子が、一 股式

(* t or R att - H , - C H a, - O C H a,

で示されるものである特許請求の範囲第1項記 載 の液晶表示装置。

(3) 複素五員環を有する × 一共投系高分子がポリ の内の一種である特許請求の範囲第2項記載の 液

(4) 複素五貝環を有する π - 共投系高分子が、 -69 FC

ただし、Ris Eor Ritt-H, -CH.

で示されるものである特許請求の範囲第1項 記 載 の液晶表示装置。

(5) ゲート 電板がり型シリコンおよびの型シリコンのいず れか一つにより初成された電界効果裂トランジス タ を用いた特許請求の範囲第1項ないし第4項の 何れかに記載の液晶表示装置。

(7) 電界 効 果型トランジスタと液品表示部を異なる 基板上 に 設けた特許請求の範囲第1項ないし第5 項の何 れかに記載の液品表示装置。

(8) ネマチック相版品を用いたことを特徴とする 特許期次の範囲第1項ないし第1項例れかに記載 の液晶変示装置。

(3) スメクチック相液品を用いたことを特徴とする特許調 求の範囲第1項ないし第7項例れかに記載の液晶 表示装置。

100 ゲスト・キスト型版品表示案子を用いた特許 請求の範囲第1項ないし第7項の何れかに記載の 液晶表示装置。

しては、第3関に示すように各頭素関極例をFE T 素子などの画楽選択用スイッチ 04 で分離し、こ れらに独立に護漢倡号電圧を印加することが考え られる。なお、X i~X iは走変電極、Y i~Y iは 信号電板である。これを実現する方法として「腋 品——· 広用編 」 , 岡野光治 · 小林 教 介 共 綱 , 培 魚 始に示されているように、単液晶シリコン板。多 結晶シリコン仮あるいはアモルファスリシリコン 薄親上にFET素子と液晶表示部を作成し、これ を液晶表示装置とすることが試みられている。す なわち単結晶シリコン、多結晶シリコンあるいは アモルファスシリコンのいずれかを用いたFET 素子を各画者電極側にさせ、このFET素子を液 品 窈 物用のスイッチ 400 とすることによって、大面 間の液晶表示装置を多数の個々の小さな液晶表示 装置に分雑し、別々に動作させるわけである。

第4 図は従来の液晶表示装製の断面図であり、 その基本的な勢作の仕方を次に説明する。 切ちFET至子切と液晶表示部切をアルミニウム膜時に よって直列に接続し、両者間に液晶を駆動するの 3. 邓明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、投票が及環を行するμー共役系 高 分子を半導体符とした電界効果型トランジスク (以下ドET案子と時称する) を液晶型動制師 に 用いた液晶表示装置に関するものである。

「従来の技術」

従来の被晶姿示装置は頭柔数を増やす場合、 符 状の透明電振列を直交して 対向 させただけの 琳 純 マトリクス後品パネルを用いてきた。 この場合、 最大走飛電板数は求める面像の許容展低コントラ スト比によってほぼ決められ、 60~100本程度 で ある。 このため、信号電板を 2 分割にしたり、 マ トリケス般晶パネルを 2 間積 観ねたりすること に よって、 1 頭面内に組みられてきた。 しかし、 い ずれも技術的な展界があり、 それほど有効な 手 段 ではなかった。

第3回は従来の液晶表示装置の構成図であるが、 固素間のクロストークを除去する抜本的な方法と

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、単結晶シリコン板あるいは多結晶シリコン板を用いた液晶液赤装置は材料的に大面 穏 化が困難であり、また非常に高価である。また 第 4 図で示したようなアモルファスシリコン薄膜 を 用いた液晶表示装置は大面積化が比較的容易で 安 価

である反 面 、均衡かつ特性が使れた照を得にくい 欠点があ る。また、上記の単結品シリコン,多結 品 シリコ ン およびアモルファスシリコンのいずれ を用いる 場合においても製造プロセスが非常に複 鍵で液晶 変示装置の作成が困難であるという問題 があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、被品表示装置の大面積化を容易にする とともに均質かつ優れた性能を有す液晶表示装置を得ることを目的とする。

又、電解理合法によっても、化学原合法によっても半導体間の形成が可能となり容易にFET素子が製造でき、液晶要示装置も安価にかつ容易に製造できる。

[問題 点を解決するための手段]

この発明の被品表示装置は、ソース電極とドレイン電極間の電流通路である半導体層の導電率をゲート電極によって制御する電解効果型トランジスタを設け 及系高分子である電界効果型トランジスタを設け た駅動部、並びに上記ソース 電極 およびドレイン 電腦の内のいずれか一方と 直列に 接続した液晶数 示加を備え、上記ゲート電圧を変化させることに より、上記級最表示部を制御するものである。

(作用)

この発明におけるFET素子の複素五負度を有するμー共役系質分子膜は電解 型合法または化学 助化 取合法によって容易に作製 できる。このため、助力な半導体質(育分子膜)を容易に作製でき、 依品表示装置の大面積化が容易になる。また、 安価なる機化合物を用いるため、 単結品シリコンを のの はまる といって を がっきる。 さらには アモルファスシリコンを とができる。 さらには アモルファスシリコンを とができる。 さらには アモルファスシリコンを とができる。 と ができる。

(変 É 例)

第1図はその発明の一実施例の液晶表示装型の 断面図であり、図において (1) は蒸板、(2) は蒸板(1) の片面に設けられたゲート電機、(3) は蒸板(II) およ

びゲート電極四上に設けられた絶録膜、(4)は絶録 膜(3)上に設けられたソース電極、(5)は同じく絶録 製(3)上にソース電極(4)と分離して設けられたドレイン電極、(6)は絶異膜(3)。ソース電極(4)およびドレイン電極(5)上に設けられソース電極(4)とドレイン電極(6)にそれぞれオーム性接触する複楽五風環 を有するオー共役系真分子から成る半導体層である。

上記(2)ないし(6)は液晶表示装置のうち、FET 素子の部分(1)である。

また図において(7)はFET素子(4)のドレイン電板(5)と接続した電極、(8)は液晶表示層、(9)は透明電極、(4)は優光振付ガラス仮である。電極(7)および電板側には配向処理を施している。

上記例ないし個は被晶表示数数のうち液晶表示 部間である。

ととで、この発明に用いる材料としては以下に 述べるものが使用される。

基板(I)としてはガラスが一般的に用いられるが、 ポリエステルフィルム等の高分子級を用いること もできる。液品表示装置のうち、FET素子部(n) において、ゲート電板(2)としては、金。白金。ク ロム、パラジウム・アル ミニウム、インジウム 等 の金属や鶏酸化物、酸化インジウム、インジウム ・ 温酸化物(ITO)等を用いるのが一般的である が、これら材料を2つ以上あわせて用いてもよい。 また、p型シリコンやn 甦シリコン。あるいは 将 危性を有する有機系森分子を用いてもよい。これ らを利用する場合には、 茲板(1)を省略することが できる。 絶縁膜(3)としては、 酸化シリコン(5:0.) が一般的に用いられるが、寂化シリコンや酸化プ ルミニウムでもよい。またポリエチレンやポリ ピ リカルパゾール、ポリフェニレンスルフィド、 ポ リオラキシレン等組級性高分子を用いてもよい。 もちろんとれら材料を2つ以上あわせて用いて も よい。半海体暦を形成する投票五貝窟を有する ㅠ - 共役系高分子としては、一般式

 $\Re U = \Re \Re R R, \qquad (2)$

で示されるものが用いられ、これらも2つ以上あわせても用いられる。

複素 五 日 環を有する エー共復系務分子はそれ日 身では 面 常 絶縁体からであるが、 適当な電子受容 体、例えば過塩素酸イオンやテトラフルオロボレ ートイオン・スルホン酸イオンなどをドーピング することによって p 製半導体にすることができ、 その電源 皮 も 絶縁体領域から金属領域まで幅広く

を有するカー共役系数分子に相当するモノマーお よび支持電解質を可機溶媒または水に溶かし反応 溶液とし、上記ソース電機(引及びドレイン電機(5) のうちの少なくとも一方を作用電訊とし、例えば 自金などの対極との間に電流を通じて頂合反応を 起てさせて作用電極近傍上に所望の複楽五周原を 賞する。 一共投降分子を折出させ、折出した複素 五員項を有するホー北役系数分子膜をよく洗剤し た後、滋森雰囲気中で乾燥するという方法を用い る。との場合、折出した複素五員環を有する * … 共役系為分子級は反応時に支持電解費のメニオン がドーピングされてD別有機半導体となり、また ソース電低(4)およびドレイン電板信間の距離は充 分短いため、両電揺間の絶縁膜も複素五風環を有 **ポるボール役系賞分子膜によって液覆され、調電** 機はり慰有機半導体膜によって電気的につながる。 またこのり型有機半導体膜は電解順合後にドーゼ ング昼をコントロールしてFE丁素子に適した電 游皮に変化させることができる。ここで、有機搾 媒としては、支持電解質および上記モノマーを浴

制御することができる。この悲胞例においては、 複数五段環を有するエー共役務分子に傾く少量 の ドーピングをしてり製半導体性を付与したもの が 好ましく用いられる。

リース電極側およびドレイン 電線(5)としては、 半海体圏を形成する視着五日環を有する。一批 優 系成分子側とボール性接触することができる 信 軍 関数の大きい金属が好ましく、例えば金。自 金。 クロム。パラジウム等が一般的に用いられるが、 勿動とれらに限られるものではない。あるいは 場 合によっては、爆酸化物。酸化インジウム。イ ン ジウム・鍋酸化物(1 TO) や海電性を有する 初 機系以分子を用いてもよい。

上記 x … 共役 采寫分子 の 神膜 を y … ト電域 (2)。 絶縁 限 (3)、 ソース 電 域 (4)、 ドレイン 電 域 (6) 時 に は 電 域 (7) に より 構成され た 中間 部材 の上に 形 成 する 方 抜 として は 電気 化 学 的 重 合 法 (電 解 重 合 放) また は 化 学 的 混合 法 (化 学 酸 化 重合 法) を 用 い る。 例えば 電 解 定 合 抜 で 上記 複 器 五 具 現 を 有 する ェ … 共役 系 為 分子 限 を 形 成 する に は 、 上記 複素 五 具 環

解させるものならよく、例えばアセトニトリル、 エトロベンゼン、ベンザニトリル、エトロメタ ン 、 N. N. SFFEFEE ALLYER (DMF) . S. チルスルホキシド (DMSO) 、ジカコロメカ ン、 テトラヒドコフラン、エチルアルコールおよび ュ チルアルコール等の極性溶媒が単独又は2種 以上 の組合溶媒として好ましく用いられる。また、上 紀游媒と水との総合溶媒でも使用可能である。 支 持電解質としては、電解風合時にそれ自身が 188 化 又は選元反応を受けず、かつ溶媒中に存解させ る ことによって溶液に電視性を付与することので き る物質であり、例えば、過塩素酸チトラフルキ ル アンモニウム塩。テトラアルキルアンモニウム チトラフルオロボレート塩、テトラアルキルツ ン モニウム ヘキサフルオロホスフェート塩, デ ト ラアルキルアンチニウム パラトルエンスル ホ ネ ート塩。および水酸化ナトリウム等が用いられ る が、勿論2種以上を併用しても構わない。次に 化 学能化混合法で上記復業五員環を有するまー 北 役 系高分子限を形成するには脱イオン水または 賀 機

特開昭 62-85224(5)

溶媒との記合溶媒または有機溶媒に開始剤として 所定量の 敵 化剤を溶解させ、これを充分脱酸素し た溶液を準備した後にての溶液中に上記複素工具 現を有する メー共役系高分子に相当するモノマー を所定以承 加し、モノマーの取合を行う。このと きあらか じ めゲート電極口、砲桿膜(3)、ソース電 価(4), ドレイン電板切。および電板(7)を設けてお いた恭板(1)、すなわち中間部材をのうちFET素 子部分川または時によっては全部もこの潜液中に 少なくとも 5 分以上及し、技業五員環を有する π 一共役系 离分子の頂合股(6)をFET素子部分(1))上 に形成させる。この際、少量の酸化剤またはアニ オンが投表五旦環を存するπ一共役系真分子版(6) 中にドー ピングされ、この後必要に応じ適当なド ーピング削または電気化学的ドーピングによって 所望の電導度を有するp型の#一共役系真分子願 とすることもできる。なお、上記店板中にモノマ ーを添加した後直ちに、あるいは同時に、上記基 板(1)をこの溶液中に浸してもよい。この方法は、 段序制御性や膜の均一性に優れ、かつ膜形成と同 時に下下下に適した電源度が得られ易い。ここで 開始剤としては塩化第二鉄、フェリシアン化カリ ウム等が用いられるが、勿論 これらに限るわけで はない。開始剤の酸化還元電位がモノマーの瓜合 開始電位より負であるすべての酸化剤を用いるこ とができる。

ただし、これら電格のおよび電極例には、5.0.の 斜め蒸発またはラピング等の配向処理を施してお く必要がある。液晶層線にはゲスト・ホスト型核 晶。TN型核晶またはスメクチック C 相液晶等の 液晶が用いられるが、蒸板(I)におガラスを用い、 電極のに透明電極を用いる場合には、蒸板(I)に個 光板を取り付ける事によりコントラスト比が上が る。偏光板付ガラス板側の偏光板は偏光するもの なら何でもよい。

には、ゲート 電板(2)としては金属電板以外に p 型シリコンや n 型シリコン、あるいは海電性を有する有機系数分子等の電導度の大きい材料を用いても、複素五負環を有すま一共役系数分子限6)中に充分大きな幅の空芝履が形成されて電解効果が 現れると考えられる。

特別昭62-85224(6)

買は付属 させたFET森子のゲート電圧を変える くとにより、被晶表示器の展動を制御できる。

あるいはまた張板(II)上にゲート電板(2)を設け、 地線線を介在させて、その上に複素五貝環を有す るπ一共 役 系 高分子類を設け、さらにその上にソース 電極 および このソース 間極 と分離して ドレイ シ 電 板 を 設けてもよい。 ある いはまた 基板 (II)上に ソース 電 極 設け、この上に 被 素 五 員 環 を 育 す る ェ ー 共 役 系 蘇 分子膜を 設け、 さらに 絶縁膜を 介在させて ゲート 常権を 設けてもよい。

さらにまた、上記炎能例ではFET素子と液晶 及示部を同一覇板上に作製したが、これらを別々 の基板上に作成した後に接続して用いてもよい。 以下、この範囲を実施例により具体的に展明するが、勿論実施例によりこの発明が制限されるものではない。

实施例

及き300μmのp型シリコン版(25m×40m)を結婚化して厚き役3000人の酸化数(5.0.版)を両面に形成させた。この表面上に第1図におけるソース電脈(4)、ドレイン電脈(5)および電脈(7)となるべき金属電脈(全被覆クロム電脈: クロム200人、金300人)を以び蒸発法によって設けた。ここでソース電脈およびドレイン電脈は、いずれも行効面積2m×4mであり、6μm幅で分離されている。また、電標(7)は存効面積17m×19m単位である。以下、この基版を被晶表示装置基板と呼

本酸化ニリンを加えて森 留を 2 回行ったアセトニトリル 75mlに 管解費として 遊 塩素酸テトラエチルアンチニウム 0.55g、モノマーとして 2.2' ージチオフェン 0.27gを溶解させ、 30分以上資税と

家場ガスを通気して鋭顔あした。これに液晶表示 **装置装板のうち、FET素子部(第1図の側に相** 当中の部分)を没し、ソース電視およびドレイン 市構を作用概として、これに定電流電解拡で、10 ημ A/cm のアノード電流を 8 分間流した。この優 作により、アセトニトリル溶液に及したソース電 版、ドレイン電権上およびソースドンイン間の絶 疑切上にポリチオフェンの薄膜を形成させた。で の後、金電桶の電位を飼和カロメル電極に対し、 +0.20 V に 270分間設定し、ポリチオフェン駅の 電気化学的脱ドープを行い、ポリチオフェン膜の 環選症をFET素子に適したものにした。次にて の液晶表示装置基版をアセトニトリル溶液から取 出して、百穂座のアセトニトリルで2回洗浄した 後、路耗度緊緊ガスを吹きつけ、更にデシケータ。 に入れて真空乾燥を行った。以上の操作により、 液晶表示装置のうちFET混子部分が完成した。

次に液晶波示英板とこれと対向させるがラス板 J:に 5.0,を料め原着し液晶の配向が起こるように 配向処理を施した。そして液晶表示装度蒸板とこ れと対向させるガラス版との間に10μmpのポリスステルフィルムを液晶表示部が関口部となる ように一部分だけ残してはさみ込み、その周辺を 同じく一部分だけ残してエポキシ掛脳で封止した 。そして、この本封止部分からゲスト・ホスト 液 品(Merck社製 商品名 2111841) を注入してエポ キシ樹脂で封止し、ガラス 電板上に偏向版をはり 合わせ、液晶表示装置のうち、液晶表示部を完成 させた。

最後に、液晶設示装置基板の裏面の5.0.の一部 をはかし、ここに金を真空無着し(1.0cm×1.0cm)、 これに観べーストでリード線を取り付けて、この 免明の一次絶例の被品表示装置を完成させた。 これを被品表示装置裁判(1)とした。

突旋例 2

及さ1.0mのガラス装板 (25m×40m)上に 金 既間隔(金数限クロム電板: クロム200人、金300 人)を異常無力法によって設け、これをゲート 電 傾とした(自効ゲート電極面積は 2 m×5 μm)。 さらに装板上およびゲート電板上に酸化シリコ シ

特別明62-85224(フ)

膜を3,000人の厚さにCVD法によって設け、Cれを絶縁 腱とした。さらにその上にチャネル長が5μmになるように金属電極(金被覆クロム電標:クロム200人,金300人)をゲート電極をはさんで2ヶ所に 真空熱者法によって設け、Cれらをソース電極と ドレイン電極とした (有効面積はいずれも2mm×4mm)。さらにこのドレイン電積と短数させて液晶表示部となる金属電極(金被覆クロム電流・クロム200人,金300人,有効面積は19mm×17mm)を真空熱者法によって設けた。以下、このガラス接板を液晶表示装置と呼ぶ。

100mlの統水中に塩化第二數 (Fect. - 68.0, 2.7 g) を溶解させた液に高純度設案ガスを30分間通気してから上記のソース電極・ドレイン電極、絶疑、ゲート電極および液晶表示がとなる電極を設けた液晶表示装置基板を受した。そして高純度設計スの通気を続けながら、この溶液に1mlのNーメチルピロールを加えた。Nーメチルピロールを加えるとすぐに化学酸化重合反応が開始し、液晶表示装置基板上にボリ(Nーメチルピロール)

間電液 (μ A)ーソース・ドレィン間電圧 (V) 特性 を示す特性図であり、損難はソース・ドレイン間 電圧 (V)、縦軸はソース・ドレイン間電流 (μ A) を示す。 又、液晶表示装置試料(I)の中のFET 素子も第2図に示したものと同様の特性を示した。 すなわら、FET素子のゲート電圧60Vにして いる時はソース電極とドレイン電板の間に電圧を 印加しても、小さなドレイン電流しか流れないが、 ゲート位圧を負にすればすれ程、大きなソース・ ドレイン間常流が流れた。そのFET素子と液晶 表示 市は直列に接続しているため、 液晶変示部の ガラス板上の透明信様とFET素子のソース電極 の間に液晶を駆動するのに充分な電圧を印加して おき、ゲート電揺に負電圧を印加すると液晶表示 部に電圧がかかり、液晶が配向し駆動したが、ゲ ート電圧をOVにすると液晶表示部に電圧がかか らず、液晶の駆動は止まった。すなわち、液晶の 駆動を付属させた複素五長環を有するオー共役系 高分子段を半時体層とするFET素子で制御する ことができた。また、安定性の面でもこの光明の

股が形成し始める。そして 6 0 分後に溶液中か ら 液晶表示核型務板を取出し水およびエタノール で 洗浄した後、 これを 3 時間 真空 乾燥した。以上 の 操作により、液晶表示核電のう ちFET素子に 桁 当する部分を完成させた。

大に実施例1で示したように被品表示装置基板とこれと対向させるガラス板上に5.0.を斜め旅 石し しの品の配向が起てるようにした。そして液晶 表示装置基板とこれと対向させる ガラス板との間 に 10μn 月のマイラフィルムを液晶表示部が関ロ 路 となるように一部分だけを残して はさみ込み、その 四辺を同じく一部分だけを残して エポキン制能 で 対止した。そしてこの未対止部分から TN型 彼 へ は Merck 社製 商品名 ZL[1565] にコレステリル ノナノェートを0.5重量 発展合したものを注入して エポキン制脂で対止した。そしてさらにガラス 板上に偏向板をはり合せて 液晶 返示 部を完成させた。 これを液晶表示装置 試料(II)とした。

第2図は液品要示数型試料(II)中のFET 素 子のゲート電圧(V)を変えた時のソース・ドレイ ン

液晶表示装置は1ヵ月以上報過しても安定に動作 した。

なお、液晶表示装置の製造中におけるパターンは、写真製版技術を用いた通常の半導体製造技術により行える。

(張明の効果)

以上説明したとおり、この発明は、ソース電 極とドレイン電極関の電流道路である半導体圏の 縛

特開昭62-85224(8)

電電を、グート電極によって制御する電界効果型トランジスクの上配半等体限が投票を見損を有する一共、投票的分子である電界効果型トランジスクを設けた 独動都、並びに上記ソース電域およびドレイン 電板の内のいずれか一方と直列に接続した 液晶表示 部を構え、上記ゲート電圧を変化させるととに より、上記液晶表示体を制御するものを用いると とにより、人面積化を容易にすると共に、均関かつ 優れた性能を作する液晶表示装置を得ることができる。

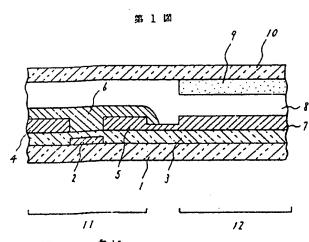
4. 四面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例の液晶表示装置の断面図、 第2 図はこの発明に係わるFE T 表子のおテート 電圧におけるソース・ドレイン回電流 (μm) --- --- ソース・ドレイン時電圧 (V) 特性図、第3 図は 従来の液晶表示装置の構成図、第4 図は従来の液晶表示装置の断面図である。

・ 図において(2)はゲート電板、(3)は追線膜、(4)は リース電板、(5)はドレイン電極、(6)は半導体層を 形成する検索五段原を有するエー共役系高分子膜、 (7)は液晶表示部の電解、(9)は対向透明地隔、(8) は 液晶層である。

なお、各國中國一符号は同一又は相当部分を 示す。

代理人 大 岩 坳 雄

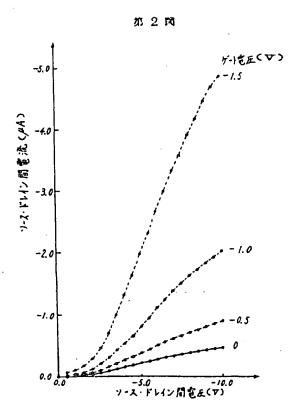


7: ゲート電極

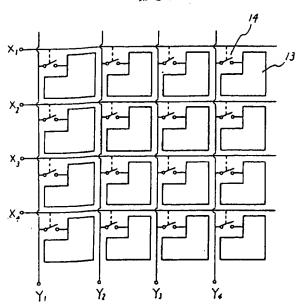
4.5: ソース電極、ドレイン電極

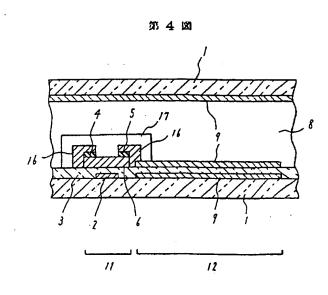
6: 半单体管 7: 電極

8: 液晶量 11: FET素子 12: 液晶表示部



92 3 D





杏(白発) 60 12 24

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特顧昭 60-226506 号

2. 発明の名称

液晶表示装置

3. 補正をする者

持許出願人 事件との関係 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所 (601) 三菱電機株式会社 名 称 代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所

三菱電機株式会社内 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄 氏 名 (連絡先03(213)3421特許部)

5. 補正の対象

明細書の特許頗求の無断、発明の詳細な説明 および図面の簡単な説明の棚。

補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の額囲を別紙のとおり 訂 正する。
- (2) 同第4頁第8行および第8頁第6行~第7 行の「複雑五貝牌を有するょ」をそれぞれ 「π」に訂正する。
- (3) 闶第5頁第7行の「単板品」を「単結品」 に訂正する。
- コン」に訂正する。
- (5) 同第 5 頁第 1 8 行の「にさせ」を「に付 風 させ」に訂正する。
- (6) 阅第7頁第9行の「有す板品」を「有する 液晶」に訂正する。
- (7) 同第7頁第18行の「電弧」を「電圧」に 訂正する。
- (8) 周第7頁第18行の「電解」を「電界」に

訂正する。

- (9) 同第 7 百第1 9 行、第 9 頁第 6 行~第 7 行 第 1 0 百第 1 6 行、第 1 1 頁下から第 6 行、 第 1 2 百第 2 行、第 1 2 百第 6 行、第 1 7 頁 第 1 2 行、第 1 7 百第 1 8 行、第 1 7 頁 第 1 2 行、第 1 7 百第 1 8 行、第 1 7 頁 第 1 9 日 第 1 1 行~第 1 2 行および第 1 9 頁 1 6 行の「複業五員 與を有する π 」を それぞ れ 「 ポ 」 に 打正する。
- (O) 同語 9 頁第 1 2 行の「液晶表示船」を「板 品願」に訂正する。
- OD 同節 1 0 頁第 1 7 行の「としては、一般式」を「としては、いずれも使用可能であるが、 特性上は複雑五貝類を有するエー共役采高分子が良く一般式」に訂正する。
- (2) 問題11月下から第11行の「C, H。」を「C, H, 」に訂正する。

- e4 同額 1 8 頁第 1 7 行の「ソレ」を「ドレ」 に訂正する。
- 四 同語18度祭18行の「就に区か」を「肌 圧降下」に訂正する。

- (3) 向部21直部18行第22直第1行、第24 直第7行および第24直第9行の「ガラス」 をそれぞれ「ITO付ガラス」に訂正する。
- CSI 間第23 6第11行の「装置」を「装置券 板」に訂正する。
- 明 周第26頁第9行の「すれ程」を「する程」 に打正する。
- 122 周第27頃間1行の「部類」を「肌圧」に 打正する。
- G3 同部27頁部20行の「複楽五月職を有す

子好んで思いられ」に訂正する。

- 69 同窓11百ドから第5行の「絶談体から」 を「絶縁体」に訂正する。
- 00 間第12頁第2行の「共役高分子」を「共 役案高分子」に訂正する。
- 07 周第12 直第19行の「上記複楽」を「桜 無」に訂正する。
- gy 同第15直第8行の「をのうち」を「の う ち」に訂正する。
- 20 周第16貫第16行の「極」を「東極」 に 切正する。
- 四 同第17頁第5行の「おガラス」を「ガラス」に訂正する。
- 四部18頃第4行および第27頁第2行~ 第8行の「拘案五は即を有すべ」をそれぞれ 「ボ」に訂正する。
- 23 尚第18頁第5行の「祝解」を「祝界」 に 打正する。

るπ」を「π」に訂正する。

7. 旅付書頭の日録

棚正後の特許請求の網期を記載した普頭 1 頭

以上

特許請 求の興朗

(1) ソース 超極とドレイン電極関の性疣 通路である半導体 間の 時間率を、グート 超極によって 御する 電界効果型トランジスタの上記 半海体 層が スー共役系高分子である 電界効果型トランジスタを設けた 駅 働 部 ・ 並びに上記ソース 電極および ドレイン 電衝の 内のいずれか 一方と 直列に接続した 液 品 表示部を 備え、上記ゲート 電圧を変化さる とにより、上記 液晶 表示部を制御する 液晶 表示装置。

(2) π - 共役系属分子が複米五貨票を有するπ - 共役系属分子である特許請求の範囲第1項記載の 数品表示装置。

(3) 複案五 貝 環 を有する π 一 共役 采 高分子 が 、 一 般式 R. U.

$$(X) = (X) = (X)$$

(6) ゲート 枢域が P 型シリコンおよび n 製シリコンのいずれか一つにより組成された電界効果型トランジスタを用いた特許請求の級曲第 1 項ないし第 5 項の何れかに記載の液晶表示装置。

① 電界効果型トランジスタと液晶姿示部を同一 基板上に設けたことを特徴とする特許額求の範囲 第1項ないし第 <u>6</u>項の何れかに配載の液晶投示装置。

(8) 電界効果型トランジスタと液晶表示部を異なる基板上に設けた特許跗求の範囲第1項ないし第6項の何れかに配破の被晶表示装置。

(9) ネマチック相談品を用いたことを特徴とする 特許請求の範囲第1項ないし第8項何れかに記載 の液晶表示技器。

00 スメクチック相放品を用いたことを特徴とする特許額求の範囲第1項ないし第8項何れかに記載の核品表示装置。

⑪ゲスト・ポスト型被晶投示案子を用いた特許 請求の範囲第1項ないし第8項の何れかに配帳の 被晶表示装置。 -C, H, および-OC, H, 括の内の一種、n は) が数である。

で示されるものである特許調求の範囲第<u>2 項</u> 記載の概器表示装置。

(4) 彼来五貝頭を有するホー 共役系高分子が ポリチオフェンおよびポリ(3 - メチルチオフエ ン)の内の一種である特許請求の 範囲第 3 項記 戒 の 被品表示装置。

ただし、R₁ および R₂ はー H 、 - C H ₃ 、
O C H ₃ 、 - C ₂ H ₃ 、および - O C ₂ H ₃ 法の内の
- 康、R₃ は - C H ₃ 、 - C ₂ H ₃ 、 C ₃ H ₇ 、
- および - N O ₂ の内の一間 .
n は 数数である。

で示されるものである特許網求の額囲第2項記録 の液晶表示装置。

孤 1. 7. 4 新

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 60 年特許願第 126506 号 (特開 昭 62-85224 号, 昭和 62年 4月 18日 発行 公開特許公報 62-851 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 6 (2)

,		
Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
G 0 2 F 1/133 G 0 9 F 9/35 H 0 1 L 27/12 29/28 29/78	327	7370-2H 7514-5F 6835-5F 8422-5F

手 統 補 正 (自発) 平成 1 3 13 日 日 日

特許庁長官殿

•

1. 事件の表示 特額昭 60-226806 号

2. 発明の名称 被品表示装置

. 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代理 人 住所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 増 椎 (迷時先03(213) 3421 特許部)



京式 (A)

- 5. 補正の対象 明細書の図面の簡単な説明の構
- 6. 補正の内容 明和書の第27頁第15行の「An」を「AA」に訂正する。

以上